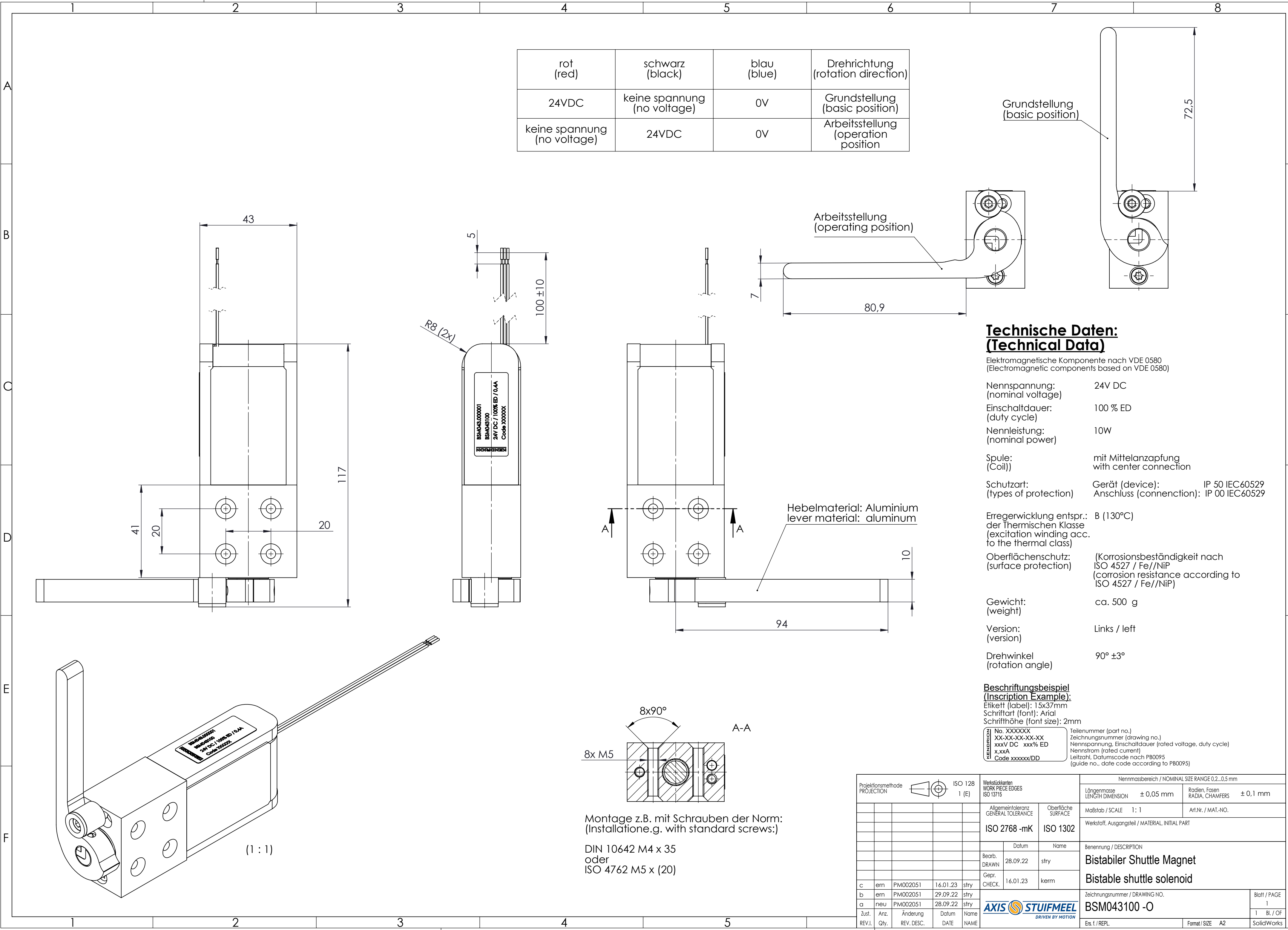
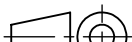


For this drawing we reserve all rights. The transfer, duplication, utilisation and distribution to third persons is expressly prohibited without permission. All patent trademarks and other rights in and to this drawing and design are reserved (DIN ISO 15015:2002)

Freigabe:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster Eintragung vorbehalten. (DIN ISO 15015:2002)



Projektionsmethode PROJECTION					ISO 128 1 (E)		Werkstückanten WORK PIECE EDGES ISO 13715		Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm																	
									Längenmasse LENGTH DIMENSION		± 0,05 mm		Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS		± 0,1 mm											
									Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE		Oberfläche SURFACE		Maßstab / SCALE		1: 1		Art.Nr. / MAT.-NO.									
									ISO 2768 -mK		ISO 1302		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART													
									Bearb. DRAWN		Datum		Name		Benennung / DESCRIPTION											
									Gepr. CHECK.		16.01.23		kerm		Bistabiler Shuttle Magnet											
															Bistable shuttle solenoid											
c			ern		PM002051		16.01.23		stry						Zeichnungsnummer / DRAWING NO.											
b			ern		PM002051		29.09.22		stry						BSM043100 -O											
a			neu		PM002051		28.09.22		stry						Blatt / PAGE											
Zust.			Anz.		Änderung		Datum		Name						1											
REV.1.			Qty.		REV. DESC.		DATE		NAME						1 Bl. / OF											
															Ers. f. / REPL.			Format / SIZE			A2			SolidWorks		